

## Transistores de Efeito de campo FET - field-effect transistor

Prof. Alceu André Badin

# Introdução

### FETs versus TBJs

### • Similaridades:

Amplificadores.

Dispositivo para controle de corrente.

Circuitos para casamento de impedância

### • Diferenças:

FETs são dispositivos controlados por tensão. TBJs são dispositivos controlados por corrente.

FETs têm maior impedância de entrada. TBJs têm ganho mais alto.

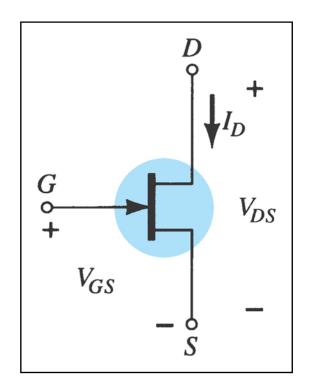
FETs pouco sensíveis a variações de temperatura — mais adequados para circuitos integrados.



# Tipos de FET

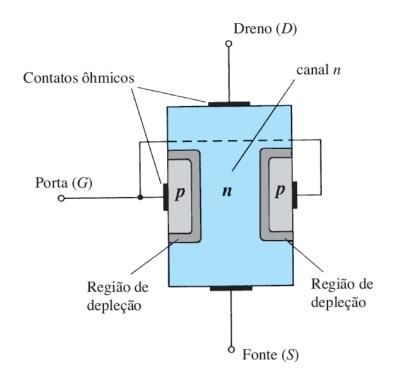
- JFET: Junção FET.
- MOSFET: Transistores de efeito de campo metal-óxidosemicondutor.
- **D-MOSFET**: MOSFET tipo depleção.
- E-MOSFET: MOSFET tipo intensificação.

# Símbolos do JFET para o canal n



# Construção do JFET

- Há dois tipos de JFETs:
- o de canal *n*
- o de canal p
- *O canal* n é o mais amplamente usado dos dois.
- JFETs têm três terminais: O dreno (D) e a fonte (S, do inglês source) são conectados pelo canal n



- O **porta** (G, do inglês *gate*) é conectado por material do tipo *p*.
  - Prof. Alceu A. Badin UTFPR/DAELT

# Características da operação JFET

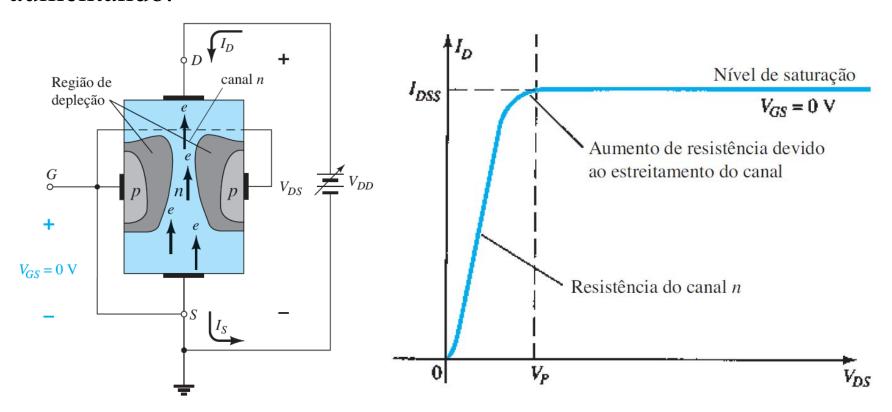
•condições básicas de operação para um JFET:

 $V_{GS} = 0$  V,  $V_{DS}$  aumentando para um valor positivo

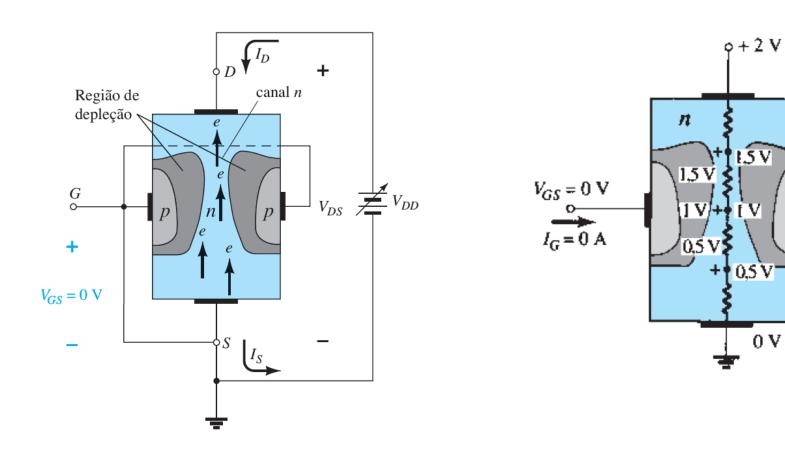
 $V_{GS} < 0$  V,  $V_{DS}$  em algum valor positivo

(Resistor controlado por tensão)

- • $V_{GS} = 0 \text{ V e a } V_{DS}$  aumenta de 0 V a uma tensão positiva:
- $\circ$  O tamanho da região de depleção entre a ponta do tipo p e o canal n aumenta e diminui a largura do canal n, que aumenta sua resistência.
- o Resistência do canal n aumenta,  $I_D$  ao aumenta porque a  $V_{DS}$  está aumentando.



### Assimetria da região de depleção



 $V_{DS} = 2 \text{ V}$ 

# pinch-off

• Se a  $V_{GS}=0$  V e a  $V_{DS}$  aumenta continuamente para uma tensão mais positiva, um ponto é alcançado onde a região de depleção fica tão grande que "estrangula" o canal.

• Isso sugere que a corrente no canal  $(I_D)_{V_{GS}=0 \text{ V}}$  cai para 0 A, mas isso não acontece: à medida que a  $V_{DS}$  aumenta, a  $I_D$  também aumenta. Entretanto, uma vez que o *pinch-off* ocorre, aumentos subsequentes na  $V_{DS}$  não fazem com que a  $I_D$  aumente.

Pinch-off<sup>+</sup> G $V_{DS} = V_P$ 

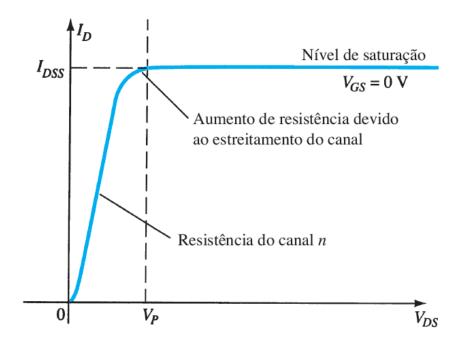
Prof. Alceu A. Badin UTFPR/DAELT

# saturação

• No ponto do pinch-off:

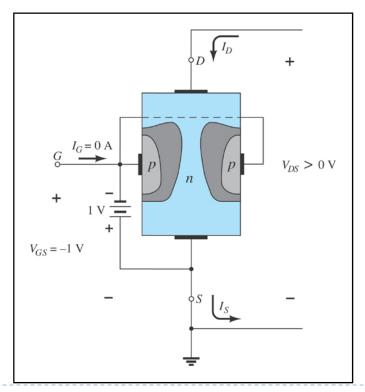
o Qualquer aumento adicional da  $V_{DS}$  não produz nenhum aumento na  $I_D$ . No *pinch-off*, a  $V_{DS}$  recebe o nome de  $V_p$ .

o A  $I_D$  está em saturação ou em seu valor máximo, e é referida como  $I_{DSS}$ .



# Características de operação da JFET

 $\bullet$  À medida que a  $V_{GS}$  se torna mais negativa, a região de depleção aumenta.

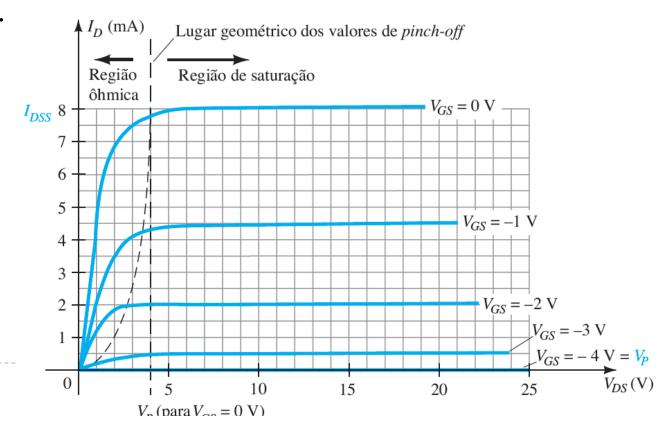


# Características de operação da JFET

- À medida que a  $V_{GS}$  se torna mais negativa:
- O JFET passa por um *pinch-off* quando em baixa tensão  $(V_P)$ .
- A  $I_D$  diminui ( $I_D < I_{DSS}$ ) mesmo quando a  $V_{DS}$  aumenta.

• A  $I_D$  cai, por fim, a 0 A. O valor de  $V_{GS}$  que faz com que isso ocorra

é denominado  $V_{GS(off)}$ .



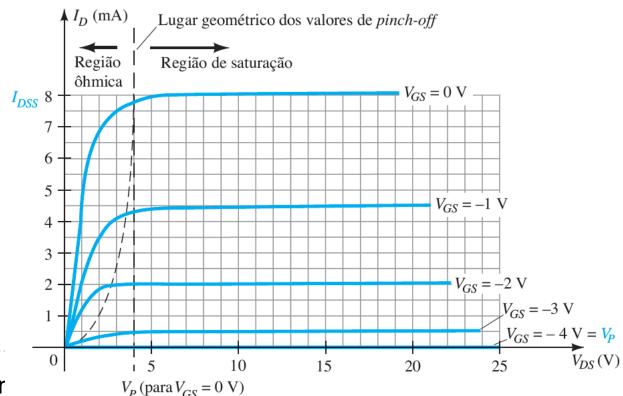
Prof. Alceu A. Badin

# Resistor controlado por tensão

- A região à esquerda do *pinch-off* é chamada de **região** ôhmica.
- O JFET pode ser usado como um resistor variável, no qual a  $V_{GS}$  controla a resistência dreno-fonte  $(r_d)$ .

$$r_d = \frac{r_o}{\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2}$$

• $V_{GS}$  diminui e a resistência  $(r_d)$  aumenta.



Prof. Alceu A. Badir

# Características de transferência do JFET

- As características de transferência de entrada a saída do JFET não são tão simples quanto as do TBJ.
- TBJ:  $\beta$  indica a relação entre  $I_B$  (entrada) e  $I_C$  (saída).
- JFET: a relação entre  $V_{GS}$  (entrada) e  $I_D$  (saída) é um pouco mais complicada:

$$I_D = I_{DSS} \! \left( {\scriptstyle 1-rac{V_{GS}}{V_P}} 
ight)^{\! 2}$$

# Gráfico da curva de transferência do JFET

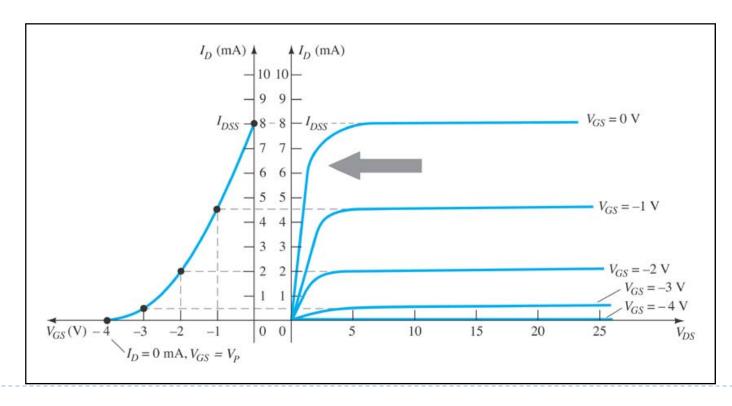
- Utilizando os valores de  $I_{DSS}$  e  $V_p$  ( $V_{GS(desligado)}$ ) encontrados em uma folha de dados, a curva de transferência pode ser colocada em um gráfico conforme os passos a seguir:
- 1. Resolvendo a equação para  $V_{GS} = 0$  V:  $I_D = I_{DSS}$
- 2. Resolvendo a equação para  $V_{GS} = V_{GS(desligado)}$ :  $I_D = 0$  A

$$I_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}} \left( 1 - \frac{V_{\mathrm{GS}}}{V_{\mathrm{P}}} \right)^{2}$$

- 3. Resolvendo a equação para  $V_{GS} = 0$  V to  $V_{GS(desligado)}$ : 0 A  $< I_D < I_{DSS}$ 
  - Prof. Alceu A. Badin UTFPR/DAELT

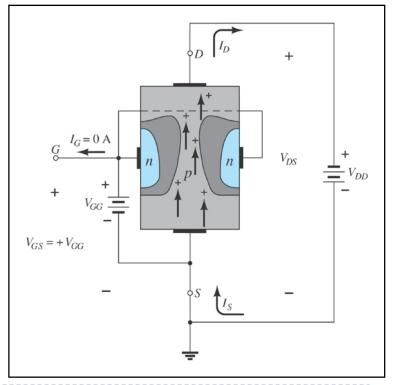
# Curva de transferência do JFET

• Este gráfico mostra o valor de  $I_D$  para um dado valor de  $V_{GS}$ .



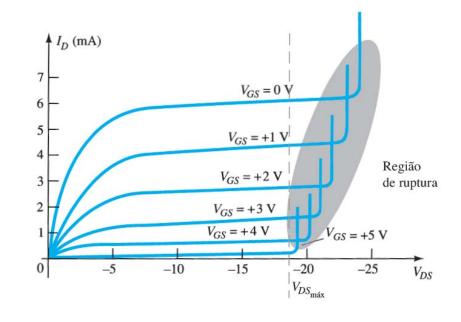
## JFETs de canal p

• O JFET de canal *p* se comporta da mesma forma que o JFET de canal *n*. A diferenças são que as polaridadades de tensão e as direções das correntes são reversas.



# Características do JFET de canal p

- À medida que a V<sub>GS</sub> se torna mais positiva:
- O JFET passa por um *pinch-off* quando a uma baixa tensão  $(V_P)$ .
- A região de depleção aumenta, e a  $I_D$  diminui ( $I_D < I_{DSS}$ ).
- A  $I_D$  cai, por fim, a 0 A (quando  $V_{GS} = V_{GSoff}$ )

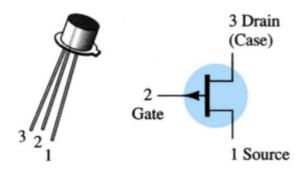


• Observe também que a altos níveis de  $V_{DS}$  o JFET atinge uma situação de ruptura: a  $I_D$  aumenta incontrolavelmente se  $V_{DS} > V_{DSm\acute{a}x}$ .

# Encapsulamento e identificação dos terminais

#### 2N2844

CASE 22-03, STYLE 12 TO-18 (TO-206AA)



JFETs
GENERAL PURPOSE
P-CHANNEL

## Folha de dados (JFETs)

#### ESPECIFICAÇÕES MÁXIMAS

Símbolo	Parâmetro	Valor	Unidade
$V_{DS}$	Tensão dreno-fonte	25	V
$V_{DG}$	Tensão dreno-porta	25	V
$V_{GS}$	Tensão porta-fonte	-25	V
$I_{GF}$	Corrente direta de porta	10	mA
$T_j, T_{stg}$	Faixa de temperatura da junção para operação e armazenagem	-55 a +150	°C



# Folha de dados (JFET)

### •Características elétricas

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (T<sub>A</sub> = 25°C a menos que outro valor seja especificado).

	Símbolo	Parâmetro	Condições de teste	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	
Ī								

#### CARACTERÍSTICAS EM ESTADO DESLIGADO

$V_{(BR)GSS}$	Tensão de ruptura porta-fonte	$I_G = 10  \mu A, V_{DS} = 0$	-25			V
$I_{GSS}$	Corrente reversa de porta	$V_{GS} = -15 \text{ V}, V_{DS} = 0$ $V_{GS} = -15 \text{ V}, V_{DS} = 0, T_A = 100^{\circ}\text{C}$			-1,0 -200	nA nA
V <sub>GS(off)</sub>	Tensão de corte porta-fonte	$V_{DS} = 15 \text{ V}, I_D = 10 \text{ nA}$ 5457	-0,5		-6,0	V
$V_{GS}$	Tensão porta-fonte	$V_{DS} = 15 \text{ V}, I_D = 100 \mu\text{A}$ 5457		-2,5		V

#### CARACTERÍSTICAS EM ESTADO LIGADO

I <sub>DSS</sub> Corrente de dreno para tensão nula na porta	$V_{DS} = 15 \text{ V}, V_{GS} = 0$ 5457	1,0	3,0	5,0	mA	
--	--	-----	-----	-----	----	--

#### CARACTERÍSTICAS DE PEQUENO SINAL

$g_{fs}$	Condutância de transferência direta	$V_{DS} = 15 \text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1,0 \text{ kHz}$ 5457	1000		5000	μmhos
g <sub>os</sub>	Condutância de saída	$V_{DS} = 15 \text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1,0 \text{ MHz}$		10	50	μmhos
C <sub>iss</sub>	Capacitância de entrada	$V_{DS} = 15 \text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1,0 \text{ MHz}$		4,5	7,0	pF
C <sub>rss</sub>	Capacitância de transferência reversa	$V_{DS} = 15 \text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1,0 \text{ MHz}$		1,5	3,0	pF
NF	Figura de ruído	$V_{DS} = 15 \text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1,0 \text{ kHz},$			3,0	dB
		$R_G = 1.0$ megohm, $BW = 1.0$ Hz				

### JFET X BJT - resumo

$$JFET TBJ$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \Leftrightarrow I_C = \beta I_B$$

$$I_D = I_S \Leftrightarrow I_C \cong I_E$$

$$I_G \cong 0 \text{ A} \Leftrightarrow V_{BE} \cong 0.7 \text{ V}$$

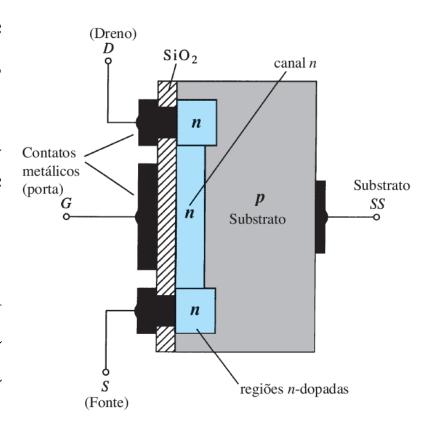
### **MOSFETs**

• MOSFETs têm características similares às dos JFETs e características adicionais que fazem deles muito úteis.

- Há dois tipos de MOSFETs:
- o Tipo depleção
- Tipo intensificação

# Construção do MOSFET tipo depleção

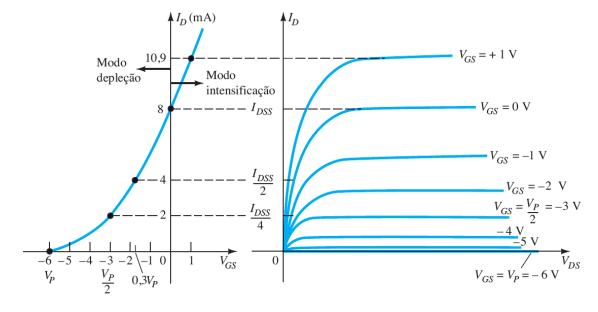
- O dreno (D) e a fonte (S) se conectam às regiões de tipo n. Essas regiões estão conectadas pelo canal n. Esse canal n está conectado à Porta (G) por uma fina camada isolante de dióxido de silício (SiO<sub>2</sub>).
- O material de tipo *n* fica sobre um substrato de tipo *p* que pode ter uma conexão terminal adicional chamada de **substrato** (SS).



# **Operação MOSFET**

## básica

- Uma MOSFET tipo depleção pode operar de dois modos:
- o Modo depleção
- o Modo intensificação

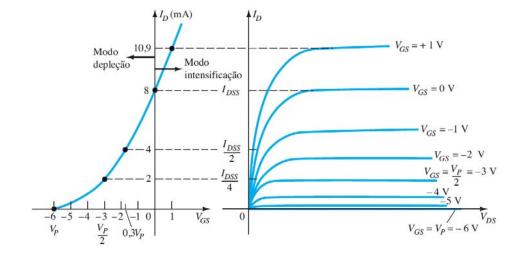


# Operação no modo depleção (D-MOSFET)

• As características são similares às do JFET.

Quando 
$$V_{GS} = 0$$
 V,  $I_D = I_{DSS}$ 

Quando 
$$V_{GS} < 0 \text{ V}, I_D < I_{DSS}$$



• A fórmula utilizada para colocar em gráfica a curva de transferância para um JFET também se aplica ao D-MOSFET:

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

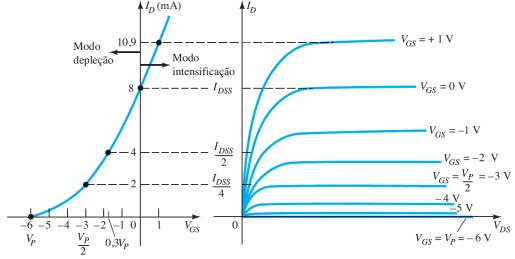
# Operação no modo intensificação (D-MOSFET)

 $V_{GS} > 0$  V, a  $I_D$  aumenta além da  $I_{DSS}$  ( $I_D > I_{DSS}$ )

• A fórmula utilizada para transformar em gráfico a curva de

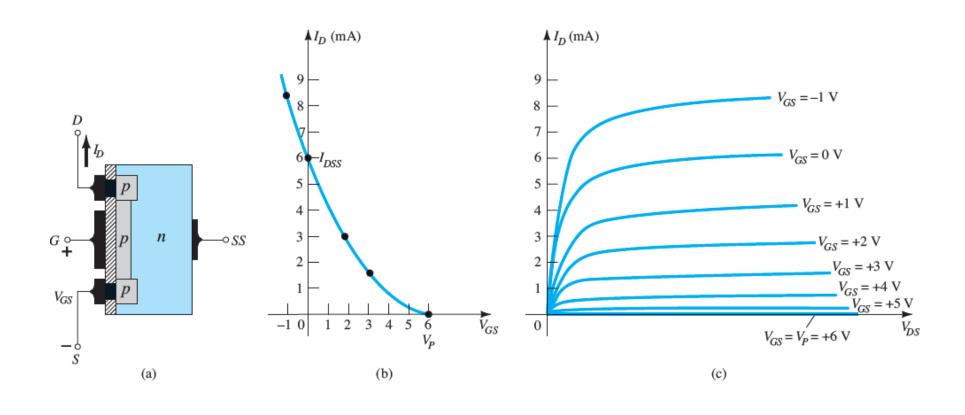
transferência ainda se aplica:

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

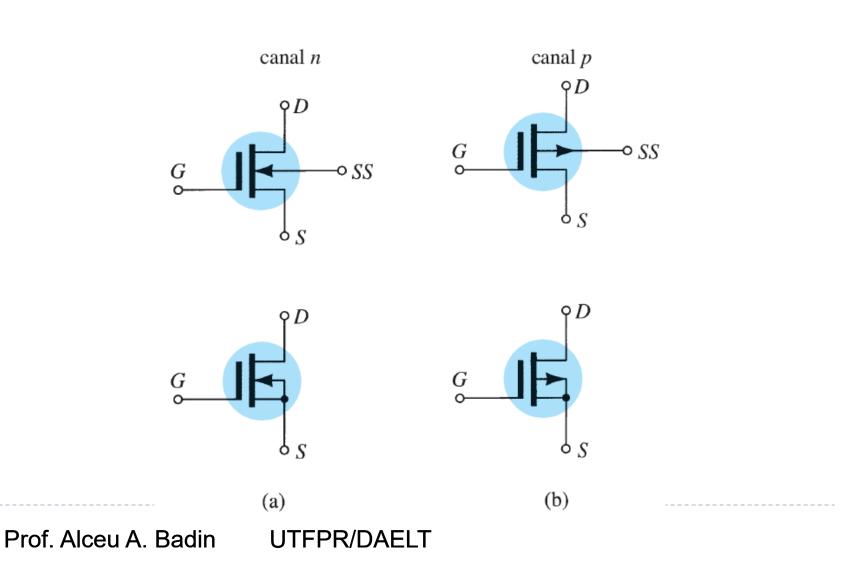


- Observe que a  $V_{GS}$  é positiva agora
  - Prof. Alceu A. Badin UTFPR/DAELT

# MOSFET tipo depleção de canal p

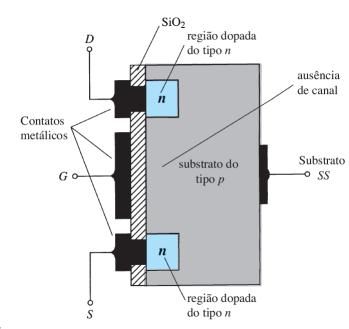


# Símbolos de MOSFET tipo D



# Contrução do MOSFET tipo intensificação

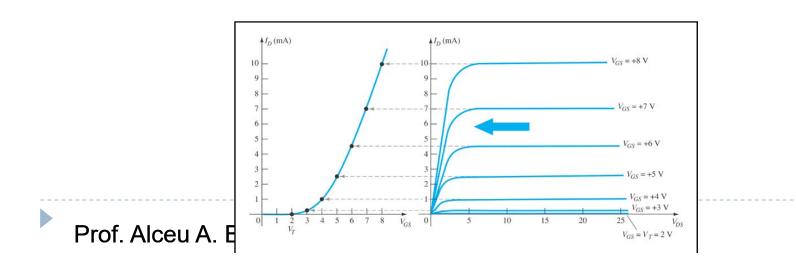
- O dreno (D) e a Fonte (S) se conectam às regiões de tipo n. Essas regiões são conectadas por um canal n.
- A **Porta** (**G**) se conecta ao substrato tipo *p* por uma fina camada isolante de dióxido de silício (SiO<sub>2</sub>).
- · Não há canal.
- O material de tipo n fica sobre um substrato tipo p que pode ter uma conexão terminal chamada de **Substrato** (SS).



Prof. Alceu A. Badin UTFPR/DAELT

# Operação MOSFET tipo intensificação

- O MOSFET tipo intensificação (E-MOSFET) opera somente no modo intensificação.
- $V_{GS}$  é sempre positiva.
- À medida que a  $V_{GS}$  aumenta, a  $I_D$  aumenta.
- À medida que a  $V_{GS}$  se mantém constante e a  $V_{DS}$  é aumentada, a  $I_D$  satura  $(I_{DSS})$  e o nível de saturação  $(V_{DSsat})$  é alcançado.



## Curva de transferência do

# MOSFET tipo intensificação

Para determinar a  $I_D$  dada a  $V_{GS}$ :

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

onde:

 $V_T$  = a tensão limiar do E-MOSFET

k, uma constante, pode ser determinada com a utilização de valores de um ponto específico e a fórmula:

$$V_{GS} = +8 \text{ V}$$
 $V_{GS} = +8 \text{ V}$ 
 $V_{GS} = +6 \text{ V}$ 
 $V_{GS} = +2 \text{ V}$ 

 $V_{DSsat}$  pode ser calculada utilizando-se:

$$k = \frac{I_{D(ON)}}{(V_{GS(ON)} - V_T)^2}$$

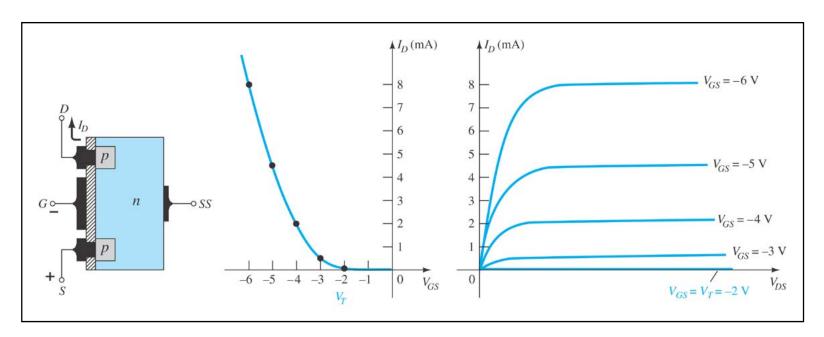
$$V_{ extit{DSsat}} = V_{ extit{GS}} - V_{ extit{T}}$$

Prof. Alceu A. Badin

UTFPR/DAELT

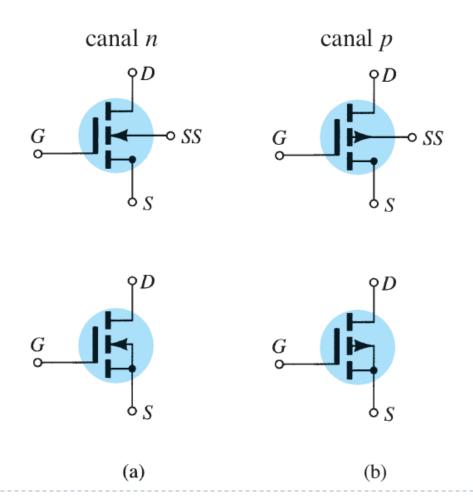
# **MOSFETs** tipo

# intensificação de canal p



• O MOSFET tipo intensificação de canal *p* é similar à sua cópia de canal *n*, exceto pelo fato que as polaridades de tensão e as correntes são reversas.

## Símbolos MOSFET



Prof. Alceu A. Badin

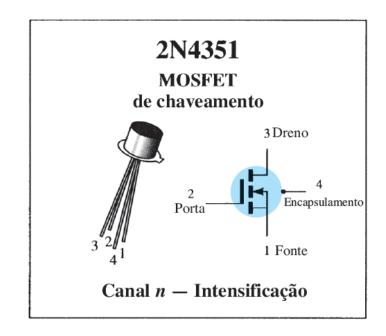
JTFPR/DAELT

## Folha de dados

#### ESPECIFICAÇÕES MÁXIMAS

Especificações	Símbolo	Valor	Unidade
Tensão dreno-fonte	$V_{DS}$	25	$V_{cc}$
Tensão dreno-porta	$V_{DG}$	30	$V_{\rm cc}$
Tensão porta-fonte*	$V_{GS}$	30	$V_{cc}$
Corrente de dreno	$I_{\mathrm{D}}$	30	mAcc
Dissipação total do dispositivo @ $T_A = 25$ °C Fator de redução acima de $25$ °C	$P_D$	300 1,7	mW mW/°C
Faixa de temperatura da junção	$T_J$	175	°C
Faixa de temperatura do canal para armazenamento	T <sub>stg</sub>	-65 a +175	°C

<sup>\*</sup> Potenciais transitórios de ±75 V não causam falha na função porta-óxido.



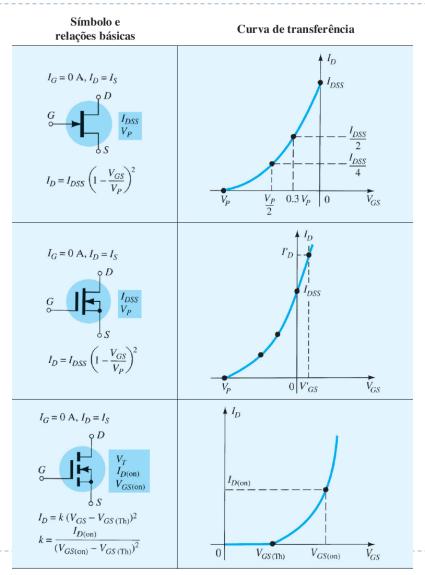
more...

## Folha de dados

### • Características elétricas

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (T <sub>A</sub> = 25°C a menos que outro valor seja especificado)				
Características	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidade
CARACTERÍSTICAS EM ESTADO DESLIGADO				
Tensão de ruptura dreno-fonte ( $I_D = 10 \mu A, V_{GS} = 0$ )	V <sub>(BR)DSX</sub>	25	-	Vcc
Corrente de dreno para tensão nula na porta $(V_{DS} = 10 \text{ V}, V_{GS} = 0) \text{ T}_A = 25^{\circ}\text{C}$ $\text{T}_A = 150^{\circ}\text{C}$	I <sub>DSS</sub>	_	10 10	nAcc μAcc
Corrente reversa de porta $(V_{GS} = \pm 15 \ V_{CC}, V_{DS} = 0)$	$I_{GSS}$	n-site.	± 10	pAcc
CARACTERÍSTICAS EM ESTADO LIGADO				
Tensão de limiar da porta $(V_{DS} = 10 \text{ V}, I_D = 10 \mu\text{A})$	V <sub>GS(Th)</sub>	1,0	5	Vcc
Tensão de estado ligado dreno-fonte ( $I_D = 2.0 \text{ mA}, V_{GS} = 10 \text{V}$ )	V <sub>DS(ligado)</sub>	_	1,0	V
Corrente de dreno no estado ligado $(V_{GS} = 10 \text{ V}, V_{DS} = 10 \text{ V})$	$I_{D(ligado)}$	3,0	_	mAcc
CARACTERÍSTICAS DE PEQUENO SINAL	CARACTERÍSTICAS DE PEQUENO SINAL			
Admitância de transferência direta $(V_{DS} = 10 \text{ V}, I_D = 2,0 \text{ mA}, f = 1,0 \text{ kHz})$	y <sub>fs</sub>	1000	-	μmho
Capacitância de entrada $(V_{DS} = 10 \text{ V}, V_{GS} = 0, f = 140 \text{ kHz})$	C <sub>iss</sub>	-	5,0	pF
Capacitância reversa de transferência $(V_{\rm DS}=0,V_{\rm GS}=0,{\rm f}=140~{\rm kHz})$	C <sub>rss</sub>	-	1,3	pF
Capacitância substrato-dreno $(V_{D(SUB)} = 10 \text{ V, f} = 140 \text{ kHz})$	C <sub>d(sub)</sub>	-	5,0	pF
Resistência dreno-fonte $(V_{GS} = 10 \text{ V}, I_D = 0, f = 1,0 \text{ kHz})$	$\mathbf{r}_{d_{s}(ligado)}$	-	300	ohms
CARACTERÍSTICAS DE CHAVEAMENTO				
Atraso de ligamento (Fig. 5)	t <sub>d1</sub>	_	45	ns
Tempo de subida (Fig. 6) $I_D = 2.0 \text{ mA}_{CC}, V_{DS} = 10 \text{ V}_{CC},$ $(V_{GS} = 10 \text{ V}_{CC})$	t <sub>r</sub>		65	ns
Prof. Alce Atraso de desligamento (Fig. 7) Tempo de queda (Figura 8)  (Veja a Figura 9; circuito de tempo determinado)	t <sub>d2</sub>	_	100	ns ns

## Tabela-resumo



## Manuseio de MOSFETs

- MOSFETs são muito sensíveis à eletricidade estática.
- Por causa da camada muito fina de SiO<sub>2</sub> entre os terminais externos e das camadas do dispositivo, nenhuma descarga elétrica pequena pode produzir uma condução indesejada.

### Proteção

- o Sempre carregue-o em uma bolsa sensível a estática.
- o Utilize pulseiras anti estática ao manusear componentes sensiveis.
- o Coloque dispositivos de tensão limitada entre a ponta e a fonte, como diodos Zener, para limitar qualquer tensão transiente.

